

半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙 电信学部微电子学院 zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

目录

· 前沿——课程信息

第一部分: 半导体物理

- · 第一章 半导体中的电子状态
- · 第二章 半导体中载流子的统计分布
- · 第三章 半导体的导电性
- · 第四章 非平衡载流子
- · 第五章 金属和半导体的接触

第二部分: p-n结

第三部分: 双极晶体管

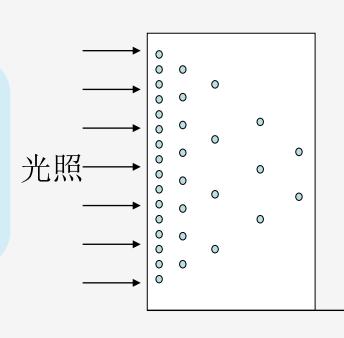
第四部分:金属-氧化物-半导体场效应晶体管

• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.1 定义

当半导体内的载流子分布不均匀时,会出现载流子由高浓度处向低浓度处的扩散,由于扩散运动而形成的净电荷流动将形成电流,称为扩散电流。

例:用适当波长的光,均匀照射材料的一面,表面薄层光被大部分吸收,在表面薄层内产生非平衡载流子,内部非平衡载流子少,产生扩散



· 4.5 载流子的扩散运动

4.5.2 扩散定律

对于均匀半导体,平衡状态下载流子分布处处均匀,所以载流子的扩散运动其实就是非平衡载流子扩散运动。

一维情况: x方向浓度梯度 = $\frac{d\Delta p(x)}{dx}$

扩散流密度S_p:单位时间通过单位面积(垂直于x轴)的<mark>粒子数</mark>,单位:1/cm²s

实验发现:扩散流密度正比浓度梯度

对于空穴: $S_p(x) = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$

• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.2 扩散定律

实验发现:扩散流密度正比浓度梯度(扩散定律)

对于空穴:

$$S_p(x) = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

 D_p 为空穴扩散系数,单位是cm²/s,负号表示由高浓度向低浓度扩散。

对于电子同样有:

$$S_n(x) = -D_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

D_n为电子扩散系数

• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.3 稳态扩散

用恒定光照n型样品,表面非平衡少子浓度将保持恒定 $(\Delta p)_0$,

由表面注入空穴,不断向样品内部扩散,并不断复合消失,

由于半导体表面有稳定的注入,半导体内部各点非平衡少数

载流子分布不随时间变化,形成稳定分布 $\Delta p(x)$ 。

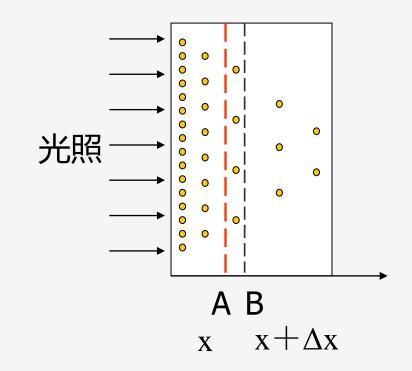
• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.4 稳态扩散方程

一维: A,B为单位面积的两个平面

单位时间流过A面的空穴数: $S_p(x)$

单位时间流过B面的空穴数: $S_p(x+\Delta x)$



流过体积 $1 \times \Delta x$ 后载流子减少,即在 Δx 内复合的空穴数

单位时间 Δx 体积复合掉的空穴数= $S_p(x)$ - $S_p(x+\Delta x)$

4.5 载流子的扩散运动

4.5.4 稳态扩散方程

单位时间
$$\Delta$$
x体积复合掉的空穴数= $S_p(x) - S_p(x + \Delta x)$ = 复合率× Δ x×1 = $\Delta p(x) \Delta x$

 au_p 复合率:单位时间单位体积复合的电子空穴数

$$S_p(x) = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} \longrightarrow \frac{dS_p(x)}{dx} = -\frac{\Delta p(x)}{\tau_p} = -D_p \frac{d^2 \Delta p(x)}{dx^2}$$

$$D_{p} \frac{d^{2} \Delta p(x)}{dx^{2}} = \frac{\Delta p(x)}{\tau_{p}}$$
 —维稳态扩散方程

• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.4 稳态扩散方程

$$D_p \frac{d^2 \Delta p(x)}{dx^2} = \frac{\Delta p(x)}{\tau_p}$$

一维稳态扩散方程

通解为:
$$\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$$

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$$
 少子寿命

扩散长度

扩散系数单位: cm²/s

单位: cm

讨论:
$$\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$$

(1)样品足够厚,即厚度远大于 L_{ρ}

$$x$$
趋近∞时, $\Delta p(\infty) = 0$, $B = 0$

$$\nabla \Delta p(0) = (\Delta p)_0$$

又
$$\Delta p(0) = (\Delta p)_0$$
 见: $\Delta p(x) = (\Delta p)_0 e^{-x/L_p}$

 $\Delta p(x)$

非平衡载流子由表面向内部按指数衰减,

其中L_D为非平衡载流子深入样品的平均距 - - 扩散长度:

$$\overline{x} = \frac{\int_0^\infty x \Delta p(x) dx}{\int_0^\infty \Delta p(x) dx} = \frac{\int_0^\infty x e^{-x/L_p} dx}{\int_0^\infty e^{-x/L_p} dx} = L_p$$

扩散长度 $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$ 由扩散系数和载流子寿命决定,若测出扩散长

度,已知扩散系数,可以得到τ

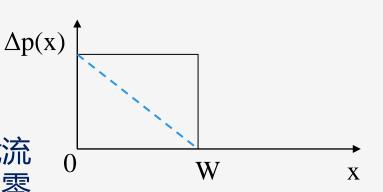
$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} = \frac{D_p}{L_p} (\Delta p)_0 e^{-x/L_p} = \frac{D_p}{L_p} \Delta p(x)$$

表面空穴流密度 $\frac{D_p}{L_p}(\Delta p)_0$, 如同表面的空穴以 $\frac{D_p}{L_p}$ 的速度向内运

讨论: $\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$

(2)样品厚度为W

在样品的另一端x = W处,设法将非平衡载流 子全部引出,即非平衡少数载流子被强制为零



边界条件:
$$\Delta p(W) = 0$$
, $\Delta p(0) = (\Delta p)_0$

得:
$$A + B = (\Delta p)_0$$
$$Ae^{-W/L_p} + Be^{W/L_p} = 0$$

$$A = (\Delta p)_0 \frac{e^{\frac{W}{L_p}}}{e^{\frac{W}{L_p}} - e^{-\frac{W}{L_p}}}$$

$$B = -(\Delta p)_0 \frac{e^{-\frac{W}{L_p}}}{e^{\frac{W}{L_p}} - e^{-\frac{W}{L_p}}}$$

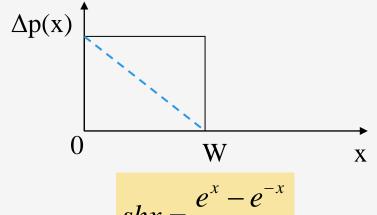
代人得:
$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 sh(\frac{W-x}{L_p})/sh(\frac{W}{L_p})$$

$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

讨论:
$$\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$$

(2)样品厚度为W

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 sh(\frac{W - x}{L_p}) / sh(\frac{W}{L_p})$$



$$shx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

当
$$W$$
远小于 L_p 时,上式可简化为:

$$sh(\frac{W-x}{L_p}) \doteq \frac{W-x}{L_p}$$

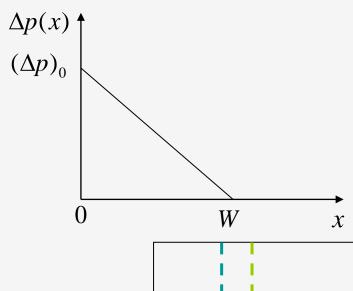
$$sh(\frac{W}{L_p}) \doteq \frac{W}{L_p}$$

$$\frac{sh(\frac{W-x}{L_p}) \doteq \frac{W-x}{L_p}}{sh(\frac{W}{L_p}) \doteq \frac{W}{L_p}} = \underbrace{\Delta p(x) \approx (\Delta p)_0 \frac{W-x}{L_p}}_{\Delta p(x) \approx (\Delta p)_0 \frac{W-x}{L_p}} = \underbrace{(\Delta p)_0 (1 - \frac{x}{W})}_{\Delta p(x) \approx (\Delta p)_0 \frac{W-x}{L_p}}$$

非平衡载流子呈线性分布, 其浓度梯度为:

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 (1 - \frac{x}{W})$$

$$\frac{d\Delta p(x)}{dx} = -\frac{(\Delta p)_0}{W}$$



扩散流密度为:

$$S_p = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} = (\Delta p)_0 \frac{D_p}{W} - - \ddot{\Xi}$$
数

扩散流为常数,这意味着非平衡载流子在样品中没有复合。

在晶体管中,若基区宽度远小于扩散长度,非平衡载流子通过基区时基本上来不及复合,非平衡载流子的分布满足上述分布。

讨论:
$$\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$$

(3)电子的一维稳态扩散方程

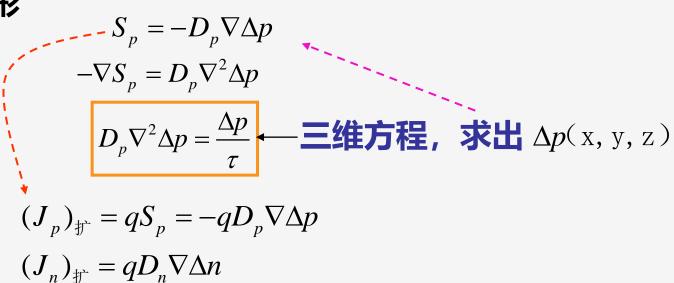
$$D_n \frac{d^2 \Delta n(x)}{dx^2} = \frac{\Delta n(x)}{\tau}$$

$$\Delta n(x) = Ae^{-x/L_n} + Be^{x/L_n}$$

(4)扩散电流密度

$$(J_p)_{\text{HF}} = qS_p = -qD_p \frac{d\Delta p(x)}{dx} \qquad (J_n)_{\text{HF}} = -qS_n = qD_n \frac{d\Delta n(x)}{dx}$$

(5)三维情形



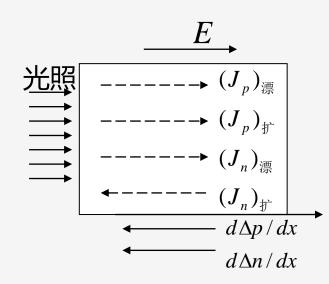
- ・ 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式
- (1)电流密度方程
- 载流子在电场作用下运动 - 漂移运动

$$(J_p)_{\text{m}} = q(p_0 + \Delta p)\mu_p E = qp\mu_p E$$
$$(J_n)_{\text{m}} = q(n_0 + \Delta n)\mu_n E = qn\mu_n E$$

- 除了电场外,光照产生非平衡载流子,分布不均匀,产生扩散电流
- 总电流为扩散电流和漂移电流之和:

$$J_{p} = (J_{p})_{\text{H}} + (J_{p})_{\text{H}} = qp\mu_{p}E - qD_{p}\frac{d\Delta p}{dx}$$

$$J_{n} = (J_{n})_{\text{H}} + (J_{n})_{\text{H}} = qn\mu_{n}E - (-qD_{n}\frac{d\Delta n}{dx})$$



- · 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式 (1)电流密度方程

均匀掺杂, 半导体中总电流为:

$$J_{\underline{\beta}} = (J_p)_{\underline{\beta}} + (J_p)_{\underline{\beta}} + (J_n)_{\underline{\beta}} + (J_n)_{\underline{\beta}} =$$

$$qp\mu_p E - qD_p \frac{d\Delta p}{dx} + qn\mu_n E + qD_n \frac{d\Delta n}{dx}$$

非均匀掺杂:平衡载流子浓度也随x变化

$$J_{\mathbb{R}} = qp\mu_{p}E - qD_{p}\frac{dp(x)}{dx} + qn\mu_{n}E + qD_{n}\frac{dn(x)}{dx}$$

• 4.5 载流子的扩散运动

4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式

(2) 爱因斯坦关系

迁移率反应载流子在电场作用下,运动的难易程度 扩散系数反应存在浓度梯度时,载流子运动的难易程度 迁移率和扩散系数之间的定量关系由爱因斯坦从理论上证明,称为

爱因斯坦关系

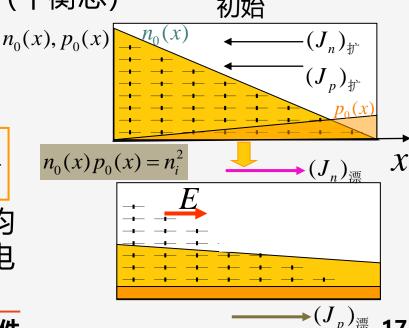
一维下推导: 考虑一块非均匀n型半导体 (平衡态) 施主杂质随x增加而下降, $n_0(x), p_0(x)$ 存在浓度梯度,沿x方向扩散的

电子、空穴扩散电流分别为:

$$(J_n)_{\text{H}} = qD_n \frac{dn_0(x)}{dx} \qquad (J_p)_{\text{H}} = -qD_p \frac{dp_0(x)}{dx}$$

电离杂质不能移动,扩散使载流子趋于均匀分布,半导体内部出现内部电场,该电场下载流子发生漂移电流。

西安交通大学电信学部---EELC300527半导体物理与器件



- 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式
- (2) 爱因斯坦关系

$$(J_n)_{\mathbb{R}} = n_0(x)q\mu_n E$$

内建电场引起的漂移电流: $(J_p)_{\mathbb{R}} = p_0(x)q\mu_p E$

由于达到平衡后,体内不存在宏观电流,电子、空穴总电流分

别为零:

$$J_n = (J_n)_{\text{p}} + (J_n)_{\text{p}} = qn_0(x)\mu_n E + qD_n \frac{dn_0(x)}{dx} = 0$$

$$J_p = (J_p)_{\text{p}} + (J_p)_{\text{fr}} = qp_0(x)\mu_p E - qD_p \frac{dp_0(x)}{dx} = 0$$

所以:

$$qn_0(x)\mu_n E = -qD_n \frac{dn_0(x)}{dx}$$

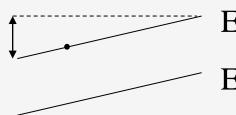
$$qp_0(x)\mu_p E = qD_p \frac{dp_0(x)}{dx}$$

$$n_0 = N_c \exp \left[-\frac{E_c - E_F}{k_0 T} \right]$$

$$p_0 = N_v \exp \left[-\frac{E_F - E_v}{k_0 T} \right]$$

- 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式
- (2) 爱因斯坦关系

$$E_{c}$$
 (x) = E_{c0} - qV (x)



$$q n_0(x) \mu_n E = -q D_n \frac{d n_0(x)}{dx}$$

$$q p_0(x) \mu_p E = q D_p \frac{d p_0(x)}{dx}$$

由于存在电场,半导体内各处电势不等,且满足:

电场E =
$$-\frac{dV(x)}{dx}$$

电场的方向沿电势降落的方向

各处电子能量也不相等,必须考虑附加势能 -qV(x)

(导带底能量 E_c 随x变化!)

$$FFIX: n_0(x) = N_c \exp\left[-\frac{E_c(x) - E_F}{k_0 T}\right] = N_c \exp\left[\frac{E_F + qV(x) - E_{c0}}{k_0 T}\right]$$

- 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式
- (2) 爱因斯坦关系

$$n_0(x) = N_c \exp\left[-\frac{E_c(x) - E_F}{k_0 T}\right] = N_c \exp\left[\frac{E_F + qV(x) - E_{c0}}{k_0 T}\right]$$

求导得:
$$\frac{dn_0(x)}{dx} = n_0(x) \frac{q}{k_0 T} \cdot \frac{dV(x)}{dx}$$
 代入 $qn_0(x)\mu_n E = -qD_n \frac{dn_0(x)}{dx}$ 得: **爱因斯坦关系**

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

爱因斯坦关系

非简并半导体载流子迁移 率和扩散系数的关系

· 4.5 载流子的扩散运动

4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式

(2) 爱因斯坦关系

已知
$$\mu_n, \mu_p \Rightarrow D_n, D_p$$

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{k_0 T}{q} \qquad \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{k_0 T}{q}$$

例: 室温下
$$\frac{k_0T}{q} = 0.026V \doteq 1/40V$$

Si:
$$\mu_n = 1400cm^2/V \cdot s$$
, $\mu_p = 500cm^2/V \cdot s$

求出:
$$D_n = 35cm^2 / s, D_p = 13cm^2 / s$$

Ge:
$$\mu_n = 3900cm^2/V \cdot s$$
, $\mu_p = 1900cm^2/V \cdot s$

求出:
$$D_n = 97cm^2/s, D_p = 47cm^2/s$$

- 4.5 载流子的扩散运动
- 4.5.5 载流子漂移扩散、爱因斯坦关系式
- (2) 爱因斯坦关系

利用爱因斯坦关系得出总电流

$$\begin{split} J_{\mathbb{B}} &= (J_p)_{\mathbb{F}} + (J_p)_{\mathbb{F}} + (J_n)_{\mathbb{F}} + (J_n)_{\mathbb{F}} \\ &= qp\mu_p E - qD_p \frac{d\Delta p}{dx} + qn\mu_n E + qD_n \frac{d\Delta n}{dx} \\ &= q\mu_p (pE - \frac{k_0 T}{q} \frac{d\Delta p}{dx}) + q\mu_n (nE + \frac{k_0 T}{q} \frac{d\Delta n}{dx}) \end{split}$$

对于非均匀半导体,扩散电流由总载流子浓度梯度决定:

$$J_{\mathbb{H}} = q\mu_p (pE - \frac{k_0 T}{q} \frac{d\mathbf{p}}{dx}) + q\mu_n (nE + \frac{k_0 T}{q} \frac{d\mathbf{n}}{dx})$$

- 4.5 载流子的扩散运动
 - 载流子扩散运动:由于浓度梯度引起的载流子流动

扩散定律:
$$S_p(x) = -D_p \frac{d\Delta p(x)}{dx}$$

- 一维稳态扩方程: $D_p \frac{d^2 \Delta p(x)}{dx^2} = \frac{\Delta p(x)}{\tau_p}$
- 方程解: $\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$

$$\Delta p(x) = (\Delta p)_0 e^{-x/L_p} \qquad \Delta p(x) = (\Delta p)_0 (1 - \frac{x}{W})$$

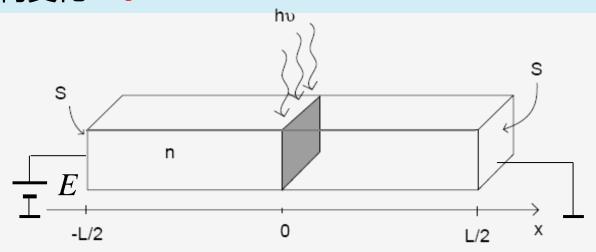
- 电流密度方程:载流子的总电流(电子和空穴的扩散及 漂移电流)
- 爱因斯坦关系: 扩散运动与漂移运动的内在联系:

$$D_n / \mu_n = k_0 T / q$$
, $D_p / \mu_p = k_0 T / q$

· 4.6 连续性方程式

连续性方程--扩散、漂移、复合和产生同时存在时,少子遵循的运动方程,并求解

思考如下问题:在x=0截面加一脉冲光照(光照随时间变化),注入非平衡载流子,并在半导体两端加电场,试问半导体内载流子的浓度将如何变化? $\Delta p(x,t)$



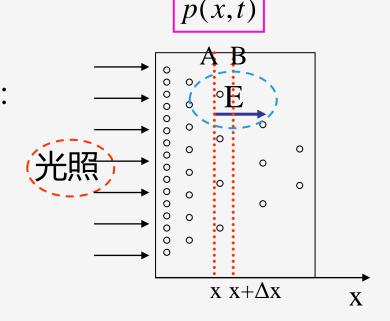
需考虑的因素: 1、非平衡载流子的产生; 2、载流子的复合; 3、载流子的扩散运动; 4、载流子在电场下的漂移运动。

- 4.6 连续性方程式
- 4.6.1 连续性方程的建立 (n型半导体为例,一维)
- 模型: 1. x=0截面上加垂直光照(随时间变化), 薄层产生非平衡载流子
 - 2. 沿光照方向加电场,载流子有扩散和漂移运动
 - 3. 其它原因内部产生非平衡载流子,产生率为g
 - 4. 半导体内部非均匀掺杂 $p_0(x)$

x处单位体积的载流子随时间的变化率为:

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t}$$

变化原因:扩散、漂移、产生、复合



- 4.6 连续性方程式
- 4.6.1 连续性方程的建立(n型半导体为例,一维)
- 1. 由于扩散,单位时间AB内积累的空穴数:

$$S_p(x) - S_p(x + \Delta x)$$

则:单位时间、单位体积,x处积累的空穴数:

中1位的间、中1位体积,XXL代系的全分数.
$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{S_p(x) - S_p(x + \Delta x)}{\Delta x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial (S_p)_{\sharp r}}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p(x)}{\partial x^2} \end{bmatrix}$$
 扩散流密度对x的一阶

$$(\mathbf{S}_p)_{\sharp} = -D_p \frac{dp(x)}{dx}$$

偏微分的负值

2. 由于漂移, x处单位时间、单位体积中积累的空穴数:

漂移流密度对x的一阶偏微分的负值 $(J_p)_{\mathbb{R}} = qp \mu_p E$

$$(J_p)_{\mathbb{R}} = qp\mu_p E$$

$$-\frac{1}{q}\frac{\partial J_{p}(x)_{\text{m}}}{\partial x} = -\mu_{p}E\frac{\partial p(x)}{\partial x} - \mu_{p}p(x)\frac{\partial E}{\partial x}$$

- ・ 4.6 连续性方程式
- 4.6.1 连续性方程的建立 (n型半导体为例,一维)
 - 3. 由于复合, x处单位时间、单位体积复合消失的空穴数:

复合率=
$$\frac{\Delta p(x)}{\tau}$$

4. 产生,外界其它因素,x处单位时间、单位体积产生的空穴数: g_p --产生率

x处单位体积空穴的变化率--(单位时间)

连续性方程

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p(x,t)}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} - \mu_p p(x,t) \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p(x,t)}{\tau} + g_p$$

· 4.6 连续性方程式

4.6.1 连续性方程的建立(n型半导体为例,一维)

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \mathbf{p}}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial x} - \mu_p \mathbf{p} \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta \mathbf{p}}{\tau} + g_p$$

一维非平衡载流子的连续性方程----漂移与扩散同时存在时少子遵循 运动方程。

第一项:扩散项,第二、三项:漂移项

第四项:复合项,第五项:产生项

对于电子有: $\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \mu_n E \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_n n \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta n}{\tau} + g_n$

三维:
$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q} \nabla (\overrightarrow{J}_p)_{\mathbb{A}} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q} \nabla (\overrightarrow{J}_n)_{\mathbb{A}} - \frac{\Delta n}{\tau} + g_n$$

· 4.6 连续性方程式

4.6.1 连续性方程的建立 (n型半导体为例,一维)

简化连续性方程
$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

1.稳态(分布与时间无关): $\frac{\partial p}{\partial t} = 0$ $\frac{\partial n}{\partial t} = 0$

2.非平衡载流子分布均匀(无扩散) $D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} = 0$ $D_n \frac{\partial^2 \Delta n}{\partial x^2} = 0$

3.零电场
$$-\mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} = 0$$
 $\mu_n E \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_n n \frac{\partial E}{\partial x} = 0$

 $g_p = 0$ $g_n = 0$ 4.只有表面注入,内部无产生

5.没有非平衡载流子复合(寿命无限长) $\frac{\Delta p}{z} = 0$ $\frac{\Delta n}{z} = 0$

· 4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

1.光照在均匀n型半导体内,均匀产生非平衡载流子,无外加电场,求光照停止后,非平衡载流子随时间变化,设无其它非平衡载流子激发方式。

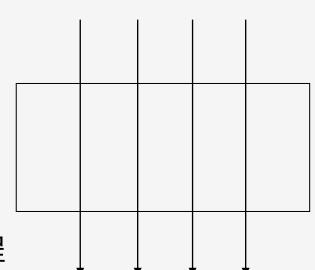
依条件得:
$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0, g_p = 0, E = 0$$

连续性方程变为:
$$\frac{d\Delta p}{dt} = -\frac{\Delta p}{\tau}$$

该方程正是非平衡载流子衰减所遵守的微分方程

解得: $\Delta p(t) = (\Delta p)_0 e^{-t/\tau}$

少子复合过程



• 4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

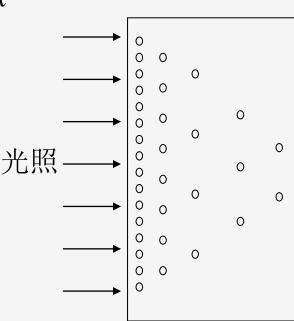
2. 一块n型均匀半导体,垂直于x方向的平面上加恒定光照,表面非平衡载流子浓度 (Δp)。,求内部非平衡载流子满足方程及非平衡载流子分布规律

解:表面光照一定(与时间无关),体内无产生,材料均匀,无电场

$$g_p = 0$$
, $\partial p / \partial t = 0$, p_0 与 x 无关, $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial \Delta p}{\partial x}$

$$D_{p} \frac{\partial^{2} \Delta p}{\partial x^{2}} - \frac{\Delta p}{\tau} = 0$$
 一维稳态扩散方程

可以解得: $\Delta p(x) = Ae^{-x/L_p} + Be^{x/L_p}$



· 4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

3. 一块n型均匀半导体,垂直于x方向加恒定光照,表面非平衡载流子浓度 (Δp)。,沿光照方向加恒定电场,求内部非平衡载流子满足方程及非平衡载流子分布规律

解:表面光照一定,体内无激发,材料均匀,电场均匀的稳态情况

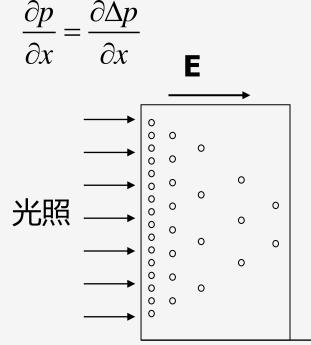
$$g_p = 0$$
, $\partial E / \partial x = 0$, $\partial p / \partial t = 0$, $p_0 与 x 无 关$, $\frac{\partial p}{\partial x} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} = 0$

$$\Delta p = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x}$$

$$D_p \tau \lambda^2 - \mu_p \tau E \lambda - 1 = 0$$

可以解得:

$$\lambda = \frac{\mu_p \tau E \pm \sqrt{\mu_p^2 \tau^2 E^2 + 4D_p \tau}}{2D_p \tau}$$



・ 4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

$$\Delta p = Ae^{\lambda_1 x} + Be^{\lambda_2 x} \qquad \lambda = \frac{\mu_p \tau E \pm \sqrt{\mu_p^2 \tau^2 E^2 + 4D_p \tau}}{2D_p \tau}$$

讨论: 设样品足够厚, x趋近于 ∞ , $\Delta p(x) = 0$

若λ为正,则A=0 $\Delta p = Be^{\lambda_2 x} \lambda_2$ 为负

$$L_p = \sqrt{D_p \tau}$$
,为扩散长度,平均扩散距离

$$L_p(E) = \mu_p E \tau$$
 为牵引长度,表示 τ 时间内漂移距离

~ 平均漂移速度

4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

讨论:
$$\Delta p = (\Delta p)_0 e^{\lambda_2 x}$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

$$\lambda_{2} = \frac{L_{p}(E) - \sqrt{L_{p}^{2}(E) + 4L_{p}^{2}}}{2L_{p}^{2}}$$

$$\lambda_{2} = \left[L_{p}(E) - L_{p}(E)\right] \sqrt{1 + \frac{4L_{p}^{2}}{L_{p}^{2}(E)}} / 2L_{p}^{2}$$

当电场很强使得
$$L_p(E)$$
远大于 L_p 时:

当电场很强使得
$$L_p(E)$$
远大于 L_p 时:= $[L_p(E)-L_p(E)(1+rac{2L_p^2}{L_p^2(E)}+.....)]/2L_p^2pprox -rac{1}{L_p(E)},$

电场很强,漂移运动占优,忽略扩散

当电场很弱使得
$$L_p(E) \ll L_p$$
时:

$$\Delta p = (\Delta p)_0 e^{-\frac{x}{L_p(E)}}$$

$$\lambda_2 \approx -\frac{1}{L_p}, \quad \Delta p = (\Delta p)_0 e^{-\frac{x}{L_p}}$$

电场很弱,扩散运动占优

此时非平衡载流子深入样品平均距离为扩散长度L,

· 4.6 连续性方程式

4.6.2 连续性方程应用举例

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

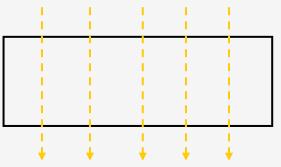
4.均匀n型半导体,E=0,t=0时开始光照,均匀产生非平衡载流子,产

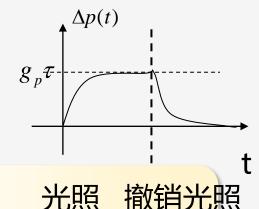
生率为 g_p ,求非平衡少子随时间的变化

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = 0 \qquad \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial \Delta p}{\partial t} = -\frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

边界条件: $t=0,\Delta p=0$





解得: $\Delta p(t) = g_p \tau (1 - e^{-t/\tau})$

$$t \to \infty, \Delta p(\infty) = g_p \tau$$
, 稳态 非平衡载流子的产生过程

・ 4.6 连续性方程式

$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$

- 1. 连续性方程描述了半导体中载流子运动的 普遍规律, 是研究半导体器件原理的基本 方程之一;
- 2. 连续性方程求解步骤:
 - 根据具体问题简化方程
 - 确定边界条件
 - 解方程

本章小结

- 非平衡载流子的注入与复合:产生率与复合率
- 非平衡载流子的寿命: 非平衡载流子平均生存时间
- 准费米能级:能带内可迅速达到热平衡,能带间则不能 迅速达成热平衡,由准费米能级可以得到载流子浓度。
- 复合理论:直接复合与间接复合
- 载流子扩散运动:由于浓度梯度引起的载流子流动(一维 稳态扩散)
- 电流密度方程:载流子的总电流(电子和空穴的扩散及漂移电流)
- 爱因斯坦关系: 扩散运动与漂移运动的内在联系:

$$D_n / \mu_n = k_0 T / q$$
, $D_p / \mu_p = k_0 T / q$

• 连续性方程:
$$\frac{\partial p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p |E| \frac{\partial p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial |E|}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau} + g_p$$
$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \mu_n |E| \frac{\partial n}{\partial x} + \mu_n n \frac{\partial |E|}{\partial x} - \frac{\Delta n}{\tau} + g_n$$